УДК 621.373.826.038.823

#### С.Н. Багаев, А.А. Жупиков, А.М. Ражев

# УВЕЛИЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭКСИМЕРНЫХ ArF- и KrF-ЛАЗЕРОВ НА ОСНОВЕ БУФЕРНОГО ГАЗА Не

Представлены результаты экспериментальных исследований энергетических и временных характеристик накачки и излучения импульсных газоразрядных эксимерных ArF- (193 нм) и KrF- (248 нм) лазеров на основе буферного газа He. С использованием искрового разрядника РУ-65 разработана конструкция и оптимизированы параметры модифицированной высоковольтной схемы возбуждения типа L - C-инвертор с АПИ.

В газовой активной среде He:Ar:F<sub>2</sub> – 79,7:20:0,3 при полном давлении 2,2 атм получен кпд от запасенной энергии 1,5% при энергии излучения 360 мДж. Максимальная энергия генерации ArF-лазера была достигнута 550 мДж с кпд 1,4% при длительности импульса на полувысоте 12 нс и плотности энергии 4 Дж/л. Для KrF-лазера в газовой активной среде He:Kr:F<sub>2</sub> – 89,8:10:0,2 при полном давлении 2,5 атм получен полный кпд 2,4% при энергии излучения 570 мДж. Максимальная энергия с кпд 2,0% при энергии излучения 570 мДж. Максимальная энергия с кпд 2,0% при энергии излучения 570 мДж. Максимальная энергия с кпд 2,0% при энергии излучения 570 мДж. Максимальная энергия с кпд 2,0% при энергии излучения 570 мДж. Максимальная энергия с кпд 2,0% при длительности импульса на полувысоте 24 нс и плотности энергии 5,9 Дж/л.

#### Введение

В настоящее время одним из наиболее интересных и перспективных применений электроразрядных эксимерных ArF- и KrF-лазеров является медицина (офтальмология, кардиохирургия, стоматология, нейрохирургия, дерматология), где УФ-излучение используется для абляции субмикронных слоев биологических тканей без их термического повреждения.

Для эксимерных лазеров, предназначенных для медицинских применений, существует ряд требований к параметрам генерации: 1) энергия излучения должна иметь величину не менее 0,5 Дж в связи с необходимостью получения плотности энергии до 5–6 Дж/см<sup>2</sup> на поверхности ткани; 2) длительность импульсов должна быть по возможности минимальной (обычно менее 30 нс); 3) частота следования импульсов не должна превышать 20 Гц, чтобы минимизировать термический эффект. Важную роль играют однородность распределения энергии по сечению пучка, а также ресурс активной газовой среды лазера, простота и надежность электрической схемы возбуждения.

Впервые о получении генерации на переходах *В*– *Х*-эксимерных молекул ArF (193 нм) и KrF (248 нм) сообщалось в [1–3]. В [1] было получено лазерное излучение на этих длинах волн в смесях He:(Ar)Kr:SF<sub>6</sub>, возбуждаемых двойным поперечным электрическим разрядом с предыонизацией поперечным разрядом через диэлектрик. В [4] впервые была продемонстрирована возможность работы KrF-лазера в импульснопериодическом режиме с частотой следования до 100 Гц. Позднее авторами [5] было показано, что для достижения высоких кпд и энергии эксимерных лазеров более перспективной является предыонизация активной среды УФ-излучением искр, а более эффективным донором фтора является F<sub>2</sub>. В [2, 3] была использована высоковольтная схема возбуждения типа L - C-инвертор без обостряющей емкости (схема Блюмлейна), которая имеет ряд преимуществ по сравнению со схемой с перезарядкой емкости [6]. К таким преимуществам относятся: 1) возможность увеличения напряжения на разрядном промежутке, способствующего улучшению однородности объемного разряда и повышению эффективности энерговклада в активную среду при небольших зарядных напряжениях; 2) снижение нагрузки на высоковольтный коммутатор и, как следствие, повышение его срока службы, так как высоковольтный коммутатор не включается в цепь последовательно и через него проходит только часть запасаемой энергии.

Обычно при реализации схемы L - C-инвертор с целью повышения мощности накачки в цепь включается обостряющая емкость для создания низкоиндуктивного разрядного контура и уменьшения длительности фронта импульсов напряжения и тока разряда. При этом в ряде случаев в высоковольтных схемах возбуждения используются дополнительные нелинейные магнитные дроссели для сжатия импульсов и отделения обостряющей емкости и разрядного промежутка от L - C-инвертора на время изменения полярности напряжения на одной из емкостей инвертора [7].

В [8] описан эксимерный лазер на основе буферных газов как Ne, так и He, где были достигнуты энергия генерации 280 (ArF) и 500 мДж (KrF) с кпд 0,6 и 1,1%, причем заметного различия в энергии для каждого из буферных газов не наблюдалось. Плотность энергии излучения составила 2,4 Дж/л. Накачка осуществлялась при зарядных напряжениях 40–45 кВ в схеме с перезарядкой емкости. Максимальные энергии генерации ArF-лазера 2 Дж и KrF-лазера 5 Дж с буферным газом Ne были получены в [9, 10] и 4,5 Дж для KrF-лазера в смесях с He [10]. Лазеры возбуждались в схеме с 2-ступенчатым генератором Маркса при зарядных напряжениях 190–220 кВ. Кпд обоих лазеров не превышал 0,5%.

В [11] были достигнуты кпд 2,1 и 3,9% с энергией 270 (ArF) и 500 мДж (KrF), а в [12] получены энергии излучения 500 (ArF) и 810 мДж (KrF) с кпд 1 и 2,6% соответственно. Эти результаты были получены на смесях с буферным газом Ne с использованием высоковольтной схемы возбуждения с перезарядкой емкости и автоматической предыонизацией УФ-излучением искр (АПИ).

Как следует из приведенных литературных данных по газоразрядным ArF- и KrF-лазерам, результатов по получению генерации с кпд более 1,1% на смесях с буферным газом Не не имеется. Учитывая тот факт, что в наших исследованиях лазеры разрабатываются для медицинских применений, а следовательно, большое значение имеет стоимость работы лазера, связанная со сменой газовой среды, задача по увеличению эффективности этого лазера на Несмесях является актуальной. Успешное решение этой задачи позволит увеличить ресурс не только газовой смеси, но и элементов схемы возбуждения разрядной камеры (электродов), улучшить однородность распределения лазерного излучения по сечению пучка.

В данной статье представлены результаты экспериментального исследования энергетических и временных характеристик накачки и излучения газоразрядных ArF- и KrF-лазеров на смесях с буферным газом He, изучение конструктивных особенностей разрядной камеры, профиля электродов и оптимизация высоковольтной схемы возбуждения типа L - Cинвертор с обостряющей емкостью и автоматической УФ-предыонизацией для достижения минимальной индуктивности схемы возбуждения и, следовательно, высокой мощности накачки, обеспечивающей максимальные значения кпд и энергии при минимальной длительности импульсов и небольших зарядных напряжениях в условиях отсутствия магнитных насыщающихся дросселей.

### Аппаратура и методы измерений

Проведение экспериментов было связано с измерением энергетических и амплитудно-временных характеристик импульсов напряжения, тока и излучения в наносекундном диапазоне времени. Для измерения энергии излучения использовался калориметр ИМО-3Н, форма импульса излучения регистрировалась с использованием коаксиального фотоэлемента ФЭК-22. Амплитудно-временные характеристики измерялись осциллографами С1-75, С8-12 и измерителем наносекундных временных интервалов И2-7. Импульсы напряжения исследовались с использованием емкостных и омических калиброванных делителей с точностью 2%. Для измерения импульсов тока использовался низкоиндуктивный омический шунт сопротивлением 0,02 Ом, на котором измерялось падение напряжения и затем пересчитывалось на величину тока. Точность измерений амплитуд напряжения и тока во всех экспериментах составляла 5%.

## Экспериментальная установка

Основные электроды разрядной камеры были изготовлены из никеля и в поперечном сечении имели профиль Чанга с шириной по основанию 30 мм. В экспериментах были использованы электроды с различными радиусами рабочей и боковой поверхностей. Наилучшие результаты были получены для электродов с радиусами рабочей поверхности 100 мм и боковой 13 мм. Расстояние между электродами было 22 мм, длина активной части составляла 640 мм, поэтому активный объем при ширине разряда 10 мм был равен 140 см<sup>3</sup>. Автоматическая УФпредыонизация осуществлялась двумя рядами искровых промежутков с зазорами 2 мм. Было сделано по 39 искровых промежутков с каждой стороны высоковольтного электрода. В экспериментах расстояние искровых промежутков от края электрода изменялось в пределах от 20 до 5 мм. Анализировались ширина и однородность разряда, распределение энергии по сечению пучка, полный кпд лазера. Оптимальным оказалось расстояние 10 мм. Окна лазера были сделаны из MgF2, одно из которых служило выходным зеркалом резонатора без отражающего диэлектрического покрытия. Вторым зеркалом резонатора было внешнее диэлектрическое зеркало с коэффициентами отражения 95% на 193 нм и 99% на 248 нм. Длина резонатора составила 120 см.

Высоковольтная схема возбуждения лазера (рис. 1) состояла из запасаемых емкостей  $2C_1$  и  $2C_2$  и обостряющей емкости 2С3. В качестве высоковольтного коммутатора был использован стандартный искровой газонаполненный разрядник типа РУ-65. Емкости 2С1 и 2С2 представляли собой батареи конденсаторов типа КВИ-3 680 пФ, состоящие из 66 и 132 шт. соответственно, и имели величину 45 и 90 нФ. Поэтому полная зарядная емкость была равна 135 нФ. После срабатывания разрядника и изменения полярности напряжения на  $2C_1$  емкости  $2C_1$  и  $2C_2$ включалась последовательно, и разрядная емкость оказывалась равной 30 нФ. Значения  $2C_1$  и  $2C_2$  были получены по результатам оптимизации энергии и кпд лазера. Емкости С3 состояли из конденсаторов КВИ-З 1000 пФ, которые располагались с двух сторон непосредственно на разрядной камере, вдоль нее, для достижения минимальной индуктивности разрядного контура. Величина емкости 2С3 в ходе экспериментов изменялась от 20 до 45 нФ с целью достижения максимальной эффективности передачи энергии из зарядной емкости в обостряющую. Оптимальное значение  $2C_3$ , соответствующее значениям энергии излучения и кпд лазера, составляло 34 нФ. Емкость  $2C_3$  заряжалась от  $2C_1$  и  $2C_2$  через 78 дросселей, имевших индуктивность 1 мкГн каждая и подключенных к искровым зазорам УФпредыонизации для обеспечения их синхронного срабатывания. Полная индуктивность параллельно включенных дросселей была равна 12,8 нГн. Зарядная индуктивность  $L_1$  имела величину 2,5 мкГн.



Рис. 1. Электрическая схема и поперечное сечение лазера. MP – искровой разрядник РУ-65;  $C_1 = 22,5 \text{ н}\Phi$ ;  $C_2 = 45 \text{ н}\Phi$ ;  $C_3 = 17 \text{ н}\Phi$ ;  $L_1 = 2,1 \text{ мкГн}$ ;  $L_2 - 39 \text{ шт. по 1 мкГн}$ 

Для того чтобы осуществить высокую эффективность передачи энергии из  $2C_1$  и  $2C_2$  в  $2C_3$  и обеспечить высокую интенсивность введения энергии в газовую смесь на основе буферного газа Не в отсутствие магнитного насыщающегося дросселя, необходимо было разработать конструкцию высоковольтной схемы возбуждения, имеющую предельно минимальную индуктивность. Полная индуктивность схемы в нашем случае складывалась из индуктивностей С<sub>1</sub>, С<sub>2</sub>, С<sub>3</sub>, разрядника РУ-65, подводящих шин и обратных токопроводов. Индуктивностями емкостей С1, С2, и С3 мы пренебрегали, так как каждая из этих емкостей состояла из большого количества параллельно включенных конденсаторов КВИ-3 с собственной индуктивностью около 1 нГн. Индуктивность разрядника РУ-65 оценивалась нами примерно 10 нГн и не могла быть изменена. Эта индуктивность влияла в основном на скорость изменения полярности напряжения на емкостях С<sub>1</sub>. Поэтому оптимизация режима работы схемы была связана с подбором расположения конденсаторов, образующих С<sub>1</sub> и С<sub>2</sub> вблизи разрядной камеры, и правильной организацией обратного токопровода, чтобы добиться максимальной эффективности передачи энергии из  $2C_1$  и  $2C_2$  в  $2C_3$  и сократить время введения энергии в активную среду.

В результате была разработана конструкция схемы возбуждения, которая была выполнена в виде двух параллельных контуров, образованных разрядником и емкостями C<sub>1</sub> и C<sub>2</sub> (см. рис. 1).

# Результаты и их обсуждение

В экспериментах оптимизировались состав активной газовой смеси на основе буферного газа Не и полное давление в зависимости от зарядного напряжения. Оптимальное соотношение компонентов смеси, которое измерялось по максимальной энергии генерации, было для ArF-лазера He:Ar:F<sub>2</sub> – 79,7:20:0,3, а для KrF — He:Kr:F<sub>2</sub> — 89,8:10:0,2. Оптимальное полное давление зависело от зарядного напряжения и изменялось от 2,2 до 2,8 атм при изменении напряжения от 19 до 25 кВ.

На рис. 2 представлены осциллограммы импульсов напряжения на разрядном промежутке U, тока разряда J и импульсов генерации  $I_1(ArF)$  и  $I_2(KrF)$ . Получено, что задержка между началом импульса УФ-предыонизации и началом тока разряда равна 175 нс. Импульс тока достаточно короткий и составил величину 25 + 1 нс на полувысоте. При этом, как видно из осциллограмм напряжения U и тока J, импульс напряжения на разряде достаточно близок к апериодическому, что обеспечило высокий кпд ArF- и KrF-лазеров на гелиевых смесях. Импульс генерации имеет длительность на полувысоте  $12 \pm 1$  нс для ArF-лазера и  $24 \pm 1$  нс для KrF-лазера.



Рис. 2. Осциллограммы импульсов напряжения на разрядном промежутке U, тока разряда J и лазерного излучения  $I_1$  (ArF) и  $I_2$  (KrF);  $U_0 = 19$  кВ



Рис. 3. Зависимость энергии излучения E и кпд  $\eta$  ArF-лазера от зарядного напряжения  $U_0$  в смеси He:Ar:F<sub>2</sub> – 79,7:20:0,3

На рис. 3 показана зависимость энергии излучения E и полного кпд  $\eta$  ArF-лазера от зарядного напряжения  $U_0$ . Полученные результаты показывают, что максимальный полный кпд ArF-лазера 1,5% достигается при малом зарядном напряжении 19 кВ и энергии генерации 360 мДж. При увеличении зарядного напряжения до 25 кВ кпд лазера медленно уменьшается до 1,4%, что позволяет достичь рекордного для гелиевых смесей значения энергии генерации 550 мДж. Отсюда следует, что импульсная мощность излучения

ArF-лазера равна 46 MBт, а удельная плотность энергии – 4,0 Дж/л.

Исследовано влияние состава буферного газа на эффективность ArF- и KrF-лазеров. В результате проведенных экспериментов по измерению энергии и кпд лазера для различных соотношений Не и Ne было получено, что добавление Ne в качестве буферного газа к Не до 50% не изменяло амплитуды импульсов накачки, показанных на рис. 2. Энергия генерации в ArF-лазере не изменялась в этих условиях, а в КrF-лазере (рис. 4) при зарядном напряжении 19 кВ увеличивалась от 570 до 700 мДж, а кпд – от 2,4 до 2,9%. При максимальном зарядном напряжении 25 кВ была достигнута энергия излучения 920 мДж с кпд 2,2%. Увеличение содержания Не в смеси свыше 50% и переход к чистому буферному газу Ne приводили к снижению энергии и кпд ArF- и KrF-лазеров на 20%.



Рис. 4. Зависимости энергии излучения и кпд KrF-лазера от зарядного напряжения  $U_0$ . He:Kr:F<sub>2</sub> – 89,8:10:0,2 ( $E_1$ ,  $\eta_1$ ); He:Ne:Kr:F<sub>2</sub> – 49,9:49,9:10:0,2 ( $E_2$ ,  $\eta_2$ )

Проведенные исследования позволили разработать конструкцию схемы возбуждения ArF- и KrFлазера с высокой мощностью накачки. Были проведены расчеты средней  $W_{cp}$  и пиковой  $W_{n}$  мощностей накачки. Пиковая мощность накачки  $W_{n}$  была получена путем интегрирования осциллограмм тока разряда J и напряжения на нем  $U_{R}$ , которое было равно разности напряжений U и индуктивной составляющей  $U_{L}$ , т.е.  $U_{R} = U - U_{L} = U - L(dJ/dt)$ , где L – индуктивность разрядного контура, которая составляла 2,7 нГн. Средняя мощность накачки вычислялась как

Институт лазерной физики СО РАН, Новосибирск  $W_{cp} = E/V\tau$ , где E – энергия, запасенная в  $2C_3$ ; V – активный объем;  $\tau$  – длительность тока разряда. В результате было показано, что при минимальном зарядном напряжении 19 кВ средняя и пиковая мощности накачки были равны для KrF 1,8 и 2,2 MBt/см<sup>3</sup>, а для ArF – 1,9 и 2,4 MBt/см<sup>3</sup> соответственно. При увеличении зарядного напряжения средняя и пиковая мощности увеличивались и при 25 кВ достигали значений 3,0 и 5,6 MBt/см<sup>3</sup> для ArF и 2,5 и 3,8 MBt/см<sup>3</sup> для KrF, а кпд лазеров, полученный от энергии, вложенной в газ, равен 3,1 и 3,6% соответственно.

#### Заключение

В результате проведенных исследований созданы высокоэффективные ArF- и KrF-лазеры на основе буферного газа Не. Достигнуты высокие средняя и пиковая мощности накачки для ArF-лазера 3,0 и 5,6 MBT/см<sup>3</sup> и для KrF-лазера 2,5 и 3,8 MBT/см<sup>3</sup> соответственно. Впервые для ArF- и KrF-лазеров с буферным газом Не получены кпд 1,5 (360 мДж) и 2,4% (570 мДж) и энергия излучения 550 и 820 мДж с кпд 1,3 и 2% соответственно. Достигнута удельная плотность энергии излучения 4 (ArF) и 5,9 Дж/л (KrF).

- 1. Ищенко В.Н., Лисицын В.Н., Ражев А.М. // Письма ЖТФ. 1976. Т. 2. Вып. 18. С. 839–842.
- Sutton D.G., Suchard S.N., Gibb O.L. // Appl. Phys. Lett. 1976.
  V. 28. N 9. P. 522–523.
- 3. Burnham R., Powell F.X., Djeu N. // Appl. Phys. Lett. 1976. V. 29. N 1. P. 30–32.
- 4. Ищенко В.Н., Лисицын В.Н., Ражев А.М. // Письма ЖТФ. 1976. Т. 3. Вып. 14. С. 690–693.
- 5. Burnham R., Djeu N. // Appl. Phys. Lett. 1976. V. 29. N 11. P. 707–709.
- 6. Sze R.C. // J. Quant. Electron. 1979. V. QE-15. N 12. P. 1338–1347.
- 7. Агеев В.П., Атежев В.В., Букреев В.С. и др. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 7. С. 1387–1389.
- 8. Armandillo E., Bonanni F., Grasso G. // Opt. Commun. 1982. V. 42. N 1. P. 63–66.
- 9. Andrew J., Dyer P., Roebuck P. // Opt. Commun. 1984. V. 49. N 3. P. 189–194.
- 10. Watanabe S., Endoh A. // Appl. Phys. Lett. 1982. V. 41. N 9. P. 799–801.
- 11. Борисов В.М., Брагин И.Е., Виноходов А.Ю. и др. // Квантовая электроника. 1995. Т. 22. N 6. С. 533–536.
- 12. Борисов В.М., Борисов А.В., Брагин И.Е., и др. // Квантовая электроника. 1995. Т. 22. N 5. С. 446–450.

Поступила в редакцию 7 октября 1997 г.

# S.N. Bagaev, A.A. Zhupikov, A.M. Razhev. Increase of Efficiency of Excimer ArF- and KrF-lasers Based on He as a Buffer Gas.

Experimental investigations of the energy and temporal characteristics of gas – discharge excimer ArF- and KrF-lasers with gaseous mixtures containing He as the buffer gas are presented. The parameters of high-voltage excitation circuit of the LC inverter type with RU-65 spark gap and automatic UV preionisation were optimized.

In gas mixture He:Ar: $F_2 - 79,7:20:0,3$  at total pressure of 2.2 atm, the total efficiency 1,5% with energy of radiation 360 mJ was achieved. The maximum energy ArF laser emission equal to 550 mJ with total efficiency 1,4% at pulse duration (FWHM) 12 ns and energy density of 4 J/l was obtained. In gas mixture He:Kr: $F_2 - 89,8:10:0,2$  at total pressure of 2.5 atm, the total efficiency 2,4% with energy of radiation 570 mJ was achieved for KrF-laser. The maximum energy of KrF-laser emission equal to 0.82 J with total efficiency 2.0% at pulse duration (FWHM) 24 ns and density of energy 5.9 J/l was obtained.